## 2023年度 神戸大学大学院工学研究科博士課程前期課程

### 一般入試(応用化学専攻)試験問題

#### 専門科目 (二) 物質化学

(問題および解答用紙 その1~その7・計算用紙2枚)

注意 解答はすべて指定の解答欄に記入しなさい。

物質化学配点 300 点

#### [注意事項]

- ・ 「解答はじめ」の合図があるまで、この問題用紙に手をふれてはいけません、
- ・ 問題用紙は、この表紙1枚の他、問題および解答用紙7枚、計算用紙2枚の計10枚からなります。
- ・ 計算用紙は表紙につづき1枚、解答用紙(その7)の後に1枚、それぞれはさみ込んであります。
- ・ 試験中に問題冊子の印刷不鮮明,ページの落丁・乱丁及び解答用紙の汚れ等に気づいた場合は,手を高く上げて監督者に知らせてください.
- ・ 表紙、問題および解答用紙(その1)~(その7)および計算用紙2枚の計10枚の全ての所定 欄に受験番号を必ず記入して下さい.
- ・ 解答欄のある用紙は(その2)(その3)(その5)(その7)です。これらの用紙には解答に関係のない文字,記号,符号等を記入してはいけません.
- ・ 誤って異なる解答用紙・解答欄に答案を記入すると採点されない場合があります.
- ・ 表紙、問題用紙、計算用紙はいずれも試験終了後に回収します. ただし、解答欄のある用紙以外の問題用紙、表紙、計算用紙は採点の対象にはなりません。
- ・ 解答欄のない問題用紙の余白は自由に使って構いません.

受験	
番号	

専門科目(二): 物質化学(計算用紙1)

以下の余白および裏側は自由に使って構いません。ただし記載された内容は採点の対象になりません。 この計算用紙は試験終了後に回収します。

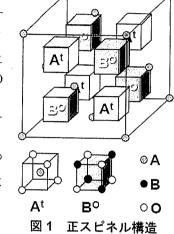
亚足至	
文 級	· ·
一笛写	

専門科目(二): 物質化学(その1)

 $oxed{I}$  次の文章を読み,問  $oxed{I}$  〜問  $oxed{I}$  に答えなさい.答案は(その  $oxed{2}$  ) の解答欄に記入しなさい.

複合酸化物の一つであるスピネルの構造には正スピネルと逆スピネルがある. 正スピネルは図 1 に示すように単位格子の頂点と各面の中心(面心)に存在する陽イオン A のほか, 内部に酸化物イオン O が 4 配位した A を中心とする  $A^t$  の部分と陽イオン B と O を含み正 B 面体構造の一部を構成する  $B^O$  の部分が交互に配置された構造からなる. この単位格子内においては A が D 個存在し, $AB_2O_4$  で表される組成をなす.

スピネル酸化物が正スピネルと逆スピネルのいずれをとるかは陽イオン A および B の価数とその配位構造に依存する. その要因の一つがスピネル構造の格子エネルギーである. 格子エネルギーは格子内のイオン間の静電相互作用により決定されるが, 高電価イオンが高配位数のサイトにあれば格子エネルギーは増加し安定化する. したがって陽イオン A が 2 価, 陽イオン B が 3 価である場合, すべての陽イオン B が高配位数サイトの 工 面体構造に入れば一般的に正スピネルとなる. カチオンが遷移金属イオンの場合は, 結晶場安定化エネルギー(CFSE)に基づき考えるとよい. 図 3 に結晶場における遷移金属イオンの 3d 軌道のエネルギーの分裂の様子を示した. 配位子を持たない自由イオンでは 5 つの d 軌道が縮退しているが, 酸化物イオンが近づくと 8 面体構造においては図 3(a)のように  $t_{2g}$  軌道と  $e_{g}$  軌道に分かれ, そのエネルギー差は 10 Dq となる. 一方, 4 面体構造においては図 3(b) のように  $t_{2g}$  軌道と  $e_{g}$  札  $e_{g}$  九  $e_{g}$  のように  $e_{g}$  軌道と  $e_{g}$  軌道と  $e_{g}$  軌道と  $e_{g}$  丸  $e_{g}$  である. その結果,  $e_{g}$  で表されるそれぞれの軌道と縮退された軌道とのエネルギー差を絶対値で表すと  $e_{g}$  力  $e_{g}$  の  $e_{g}$  の



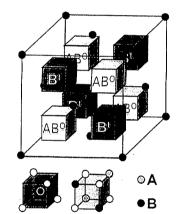


図2 逆スピネル構造

00

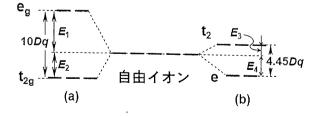


図3 結晶場における d 軌道の分裂

- 問1 上記の文章の アー〜 ターを数値で答えなさい. 小数で答える必要がある場合は小数第2位まで答えなさい. なお Cr, Fe の原子番号はそれぞれ24,26 である.
- 間 2 スピネル構造を有する  $MgCr_2O_4$  は、正スピネル、逆スピネルのいずれか答えなさい。
- 問3 スピネル構造を有する Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>は、正スピネル、逆スピネル構造のいずれか理由とともに答えなさい.
- 問4 Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>の電気伝導性と磁性について説明しなさい.

一受験	
20,350	
番号	
ш ,	

専門科目 (二): 物質化学(その2)

### I 解答欄

		ア	1	ウ	工	オ	力	-1-	<b>.</b>
						~	<i>N</i>	+	<u> </u>
問1		ケ	<b>=</b>	サ	シ	ス	セ	ソ	27
									B
									I
問2									
	構								
	造		***						
		1							
		}							
問3	理								
	由								
									3.
	電								
	気伝								
	導 性								
問4									
					•				
	磁								
	性								

- 127. E-全	
文版	
377. (2)	
番号	

### 専門科目 (二): 物質化学 (その3)

以下のスペースには 何も記入しないこと。

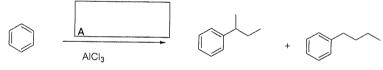
f II 以下の問 1~問 3 に答えなさい. 答案は各問の解答欄に記入しなさい.

問 1 (1) 次の化合物の構造式を書きなさい. (6R)-(Z)-1-chloro-2-hepten-6-ol

(2) 右の構造式の化合物名を IUPAC の命名法に基づき 英語で答えなさい.

(1)	(2)
	·

問2 以下の反応式の空欄 (A~H) に適当な化学構造式をうめなさい.



(その4につづく)

23.15公	
文的失	
-772 CD	
一个一	

専門科目 (二): 物質化学 (その4)

問3 化合物 X に対して、ある Grignard 反応剤(試薬) RMgCl を低温で作用させた後、酸性水溶液で反応を停止させたところ、式[1]に示すように生成物 Y が得られた. Y の 「H NMR を測定すると、図 1 に示すよう

なスペクトルが得られた. また Y の分子式は  $C_{10}H_{12}O_2$  であった. この反応について以下の問いに答えなさい. 答案は(その 5 )の解答欄に記入しなさい.

(C) 1) RMgCl (低温) (C) (

- (1) 図1のスペクトルにおいて4 ppm 付近に一重線が 観測された.この水素原子が結合した原子のとな りの(水素以外の)原子には何個の水素原子が置換 しているか答えなさい.(0,1,2,3,4 個以上,から 選択しなさい.)
- (2) 化学シフト約 1 ppm に現われる三重線のシグナル の両端が 14 Hz の間隔ならば, 化学シフト約 3 ppm に現われる四重線の両端のシグナルの間隔は何 Hz となるか答えなさい.
- (3) 「H NMR の結果をもとに、用いた Grignard 反応剤 の R は何か推定し、示しなさい。

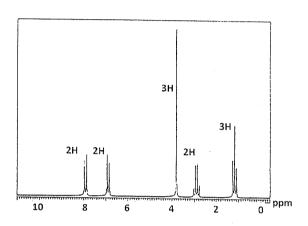


図 1 化合物 Y の 「H NMR スペクトル (90 MHz, SciFinder" から転載)

- (4) (ア) Xにおいて、Zが置換する位置として適切と判断できるのは [A] [B] [C] のうちどこか、解答として適切なものを○で囲みなさい.
  - (イ) 置換基 Z に適切な構造を推定し、示しなさい.
- (5) Yの構造式を推定し、示しなさい.
- (6) Yの赤外吸収スペクトルを測定すると 1687 cm<sup>-1</sup> に特徴的な吸収が観測された. この結果から予測できることを説明した次の文章の空欄ウ~カを埋めなさい. 但しウ, エは元素記号, オは数字で解答し, カは選択肢から選びなさい.

波数  $1687~{
m cm}^{-1}$  に観測される吸収は<u>ウ</u>と<u>エ</u>との<u>オ</u>重結合に由来する伸縮振動と推定できる.一方,化合物 X では  $C\equiv N$  結合の伸縮振動に由来する吸収は<u>カ</u> ${
m cm}^{-1}$  付近に発現する.

(カの選択肢) [ 1600 1750 1850 2300 2900 3500 ] cm<sup>-1</sup>

一部	
又称	
377.	
一番号	
Η,	

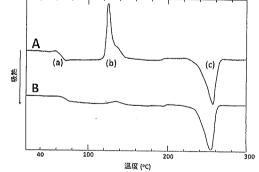
						(応用化学専攻	

	専門科目(二): 物質化学(その5)	
II	問 3 解答欄	以下のスペースには 何も記入しないこと。
(1)	O, 1, 2, 3, 4個以上 (適切なものを○で囲みなさい)	·
(2)	Hz	
(3)	·	
(4)	(ア) ([A] [B] [C]のいずれかを〇で囲みなさい) (イ) Z の構造 [B] CN [C] Z	
(5)		
(6)	ウ エ オ (数字で答えなさい)  と	
	1600 1750 1850 2300 2900 3500 $cm^{-1}$	

332 FA	
一文映	
7 7.27	
笛写	
L	

専門科目(二): 物質化学(その6)

- III 以下の問1~問4にそれぞれ答えなさい. 答案は(その7)の解答欄に記入しなさい.
- 問 1 溶媒にトルエンを用い,スチレン濃度を 3.0 mol L<sup>-1</sup>,過酸化ベンゾイル濃度を 1.0×10<sup>-2</sup> mol L<sup>-1</sup> として 70 ℃に おいて溶液重合を行った.
  - (1) スチレンの 70 °Cでの生長速度定数  $k_p$  を 340 L  $mol^{-1}$   $s^{-1}$ , 系のラジカル濃度が  $5.0 \times 10^{-8}$  mol L<sup>-1</sup> としたとき, 初期重合速度を求め, <u>単位とともに</u>答えなさい. さらに重合速度の測定法を一つ挙げ, どのように測定するか具体的に説明しなさい.
  - (2) 得られた高分子の動力学的鎖長 $\overline{v}$ は 200 であったが、実際に測定された数平均分子量が 41600 であった、この結果からどのようなことがわかるか考えられることを答えなさい.
  - (3) 温度および重合速度を変えずに、得られるポリスチレンの分子量を 4 倍にしたい、モノマー濃度および開始剤濃度をどのように変更すればよいか数値で答えなさい。
  - (4) このスチレン重合系にメタクリル酸ブチルを加え、ガラス転移点 $(T_{\rm g})$ が 60  $^{\circ}$ Cの共重合体を作りたい.この時スチレンおよびメタクリル酸ブチルの仕込み重量を何対何にすれば良いか Fox の式を用いて計算し、整数比で答えなさい.なおポリスチレンの  $T_{\rm g}$  は 100  $^{\circ}$ C、ポリメタクリル酸ブチルの  $T_{\rm g}$  は 20  $^{\circ}$ Cであり、0 Kを $^{\circ}$ 273  $^{\circ}$ Cとする.
  - (5) (4)と同様の方法でメタクリル酸ブチルの代わりに酢酸ビニルを用い、Fox の式に従って組成を変化させてガラス転移点 $(T_{\rm g})$ が 60  $^{\circ}$ Cの共重合体の合成を試みたが目的とする共重合体が得られなかった.考えられる理由を記載しなさい.なお、ポリ酢酸ビニルの  $T_{\rm g}$ は 30  $^{\circ}$ Cとする.
- 問2 ジカルボン酸化合物 A とジアミン化合物 B を用いた重縮合により高分子を作製した.
  - (1) 得られる高分子の総称を答えなさい.
  - (2) 反応中, 生成する水を取り除きながら重合した. この理由を述べなさい.
  - (3) 数平均重合度 25 (高分子内に A と B の総数が 25) の高分子を作りたい場合, 反応度や分子数比の観点から 2 つ方法を考え, 具体的な数値を示して説明しなさい.
- 問 3 テレフタル酸とエチレングリコールの重縮合により得られた高分子について示差走査熱量分析を行った. 昇温測定を 2 回繰り返したところ, 順に曲線 A, B が得られた.
  - (1) 得られる高分子の名称とその繰り返しの化学構造を答えなさい.
  - (2) 図中の昇温過程において生じる結晶化,融解,ガラス転移は 図中の(a)~(c)のどこでおこるか,記号で答えなさい.
  - (3) 2回目昇温の高分子の結晶化度を求めたい. 具体的にどの部分の面積を積算するか, その範囲を斜線で埋めなさい.
  - (4) 結晶化度 40 %の試料の場合, (3)で求めた面積は 17.0 J g<sup>-1</sup>であった. この高分子の完全結晶の融解エンタルピーを求めなさい.
  - (5) 曲線 B での 120 ℃付近のピークは著しく小さくなった. その理由を考えて答えなさい.



- 問4 A:ポリスチレン, B:ポリテトラフルオロエチレン, C:ポリ酢酸ビニルからなる平滑な高分子フィルムの接触角を測定した.
  - (1) それぞれの水の静的接触角を測定した場合、接触角が大きい順に記号で答えなさい.
  - (2) 表面自由エネルギーが一番小さい高分子はどれか記号で答えなさい.
  - (3) C の動的接触角を測った. 後退接触角は静的接触角と比較してどうなるか, 理由もあわせて答えなさい.
  - (4) 問 3 で作製した高分子のフィルムの水の静的接触角は 60°であった. このフィルムが平滑な場合の静的接触角は 70°であることがわかっている. Wenzel の考え方から, このフィルムは平滑なフィルムの何倍の表面積であるか求めなさい.
  - (5) 問 3 で作製した高分子フィルムをアルカリで 2 時間処理をした、静的接触角はどうなるか、理由を含めて答えなさい。

受験	
番号	

	専	門科目	( <u></u> ):	物質化学	(その7)	)		
III	解答	欄						
問1	(1)	重合速度		測定法 説明				
	(2)							
	(3)	モノマー 濃度	-	開始剤濃度		(4)	スチレン:メ	タクリル酸ブチル= ・ ・
	(5)							
問2	(1)							
	(2)							
	(3)							
問3	(1)	名 称			構造式			
	(2)	結晶化			融解		ガラス転	移
	(3)	面 積 (3) <sup>変</sup> (4) 完全結晶の融解エンタルピー <sub>温度(°C)</sub>						
	(5)							
問4	(1)	,	> >	(2)				
	(3)							
	(4)							
	(5)							

一二年	
又积	
चर □	
<b>香</b> 亏	
L 123	

専門科目 (二):

物質化学(計算用紙2)

2

以下の余白および裏側は自由に使って構いません。ただし記載された内容は採点の対象になりません。この計算用紙は試験終了後に回収します。